PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-093774

(43) Date of publication of application: 18.04.1991

(51)Int.Cl.

C07D231/12 A01N 43/56 C07D231/14 C07D231/16 C07D231/18 C07D231/38

(21)Application number : 01-231856

(71)Applicant: NIPPON NOHYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

07.09.1989

(72)Inventor: MIURA YUZO

TAKAGI KAZUHIRO MABUCHI TSUTOMU

YANAI ISAO

(54) 3-OR 5-PHENYLPYRAZOLE COMPOUND OR ITS SALT AND HERBICIDE

(57)Abstract:

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R1 is lower alkyl; R2 is H, halogen, cyano, formyl, alkyl, acyl, etc.; R3 is H, cyano, lower alkyl, etc.; X is halogen; I is 0-4) or its salt.

EXAMPLE: 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrazole.

USE: A herbicide exhibiting excellent activity against paddy field weeds such as cockspur-grass, bulrush and flatstage and plowed land weeds such as cockspur-grass, Indian mallow and Byzantine speedwell.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by reacting a compound of formula II with a compound of formula R3-1-C≡C-R2-1 (R2-1 and R3-1 are lower alkoxycarbonyl) in an inert solvent in the presence of a base (e.g. triethylamine) at 0-80°C.

$$\begin{array}{c} XL \\ \searrow -C=N-NH-R^1 \\ \vdots \\ Z \end{array}$$

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成9年(1997)3月31日

【公開番号】特開平3-93774

【公開日】平成3年(1991)4月18日

【年通号数】公開特許公報3-938

【出願番号】特願平1-231856

【国際特許分類第6版】

CO7D 231/12

A01N 43/56

CO7D 231/14

231/16

231/18

231/38

231/38

(FI)

C07D 231/12 7019-4C A01N 43/56 C 9450-4H C07D 231/14 7019-4C 231/16 7019-4C 231/18 7019-4C

手統補正書

7019-4C

平成8年2月5日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成1年 特許顧 第231856号

2. 発明の名称

3又は5-フェニルピラゾール領又はその塩 及び除草剤

3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

名 称 日本農薬株式会社

4.代理人

住 所 東京都千代田区神田駿河台1の6 お茶の水スクエアB館

氏名 (G861) 萼 程 夫

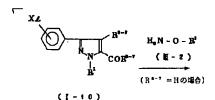
5. 補正命令の日付 「自 発」

6.補正の対象

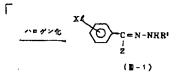
明細書の特許領求の範囲及び見明の詳細な説明の模

- 7. 補正の内容
- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
- (2) 明細音第28頁下から11行目(化学式の下3行目)の「す。)」を「し、2はハロゲン原子を示す。)」と補正する。
- (3)同第50頁第1行の化学式を下記のとおりに補正する。





- (4) 岡第85頁第1表の化合物版13の置換基R®の標の「CIGHaCO」を 「CICHaCON (CHa)」と補正する。
- (5) 関第87頁第1 扱の化合物版44の製法の欄の「G」を「E」と補正する。
- (6) 同第89頁第1表の化合物M 67の置換基R*の確の「fi-C₆H-NH」を 「x-C₅H₁NH」と補正する。
- (7) 阿第90頁第1表の化合物私69の嚴換基R*の欄の「CH=CCH2NI」を 「CH=CCH3NI」と補正する。
- (8) 同第90頁第1表の化合物配75の置換蒸R®の編の「(CH=CCH₂)_aN」 を「(CH=CCH₂)_aN」と補正する。
- (49) 阿第91頁第1夜の化合物版75の置換蓄R®の構の「CH=CCH_ON=CN]を「CH=CCH_ON=CN]と様正する。
- (10) 同第93頁第1表の化合物Mai06の置換基R*の欄の 『1(CB₃)』以ま「1⁹(さk₁)」を補正する。
- (11) 阿第96頁第2行目の化学式を下記のとおりに補正する。



(12) 同第98頁第4行目の化学式を下記のとおりに補正する。

CH-CHOCCH

- (13) 同第104頁第7~8行の「残渣」を「残渣を」と補正する。
- (14) 両第108頁下から5行目の「結晶として」を「油状物として」と補正する。
- (15) 関第118頁第9行の「4-クロロー3(2, 4-」を 「4-クロロー3-(2, 4-」と補正する。
- (16) 同第1 1 9 頁第6行の「注ぎ。」を「注ぎ、」と補正する。
- (17) 同第119頁末行の反応式を下記のとおりに補正する。

(18) 両第120頁末行の反応式を下記のとおりに補正する。

(別紙)

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式(1)

$$\begin{array}{c|c} X \mathcal{L} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{array}$$

(式中、

PVは低級アルキル語を示し、 PVは

- ・水素原子、
- ・ヘロゲン原子、
- ・シアノ基、
- ・ホルミル菇、
- ・ハロダン原子によって置換されても良い 低級アルキル基、

- (19) 同第124頁第7行の「1.6gで」を「1.6g」と補正する。
- (20) 開第125貫下から4行の「以下なる」を「以下になる」と補正する。
- (21) 関第129頁第12行の「トルフルオロ」を「トリフルオロ」と補正する。
- (22) 同第135頁下から5行目の「ハロゲン科」を「ハロゲン化」と補正する。

以上

- ハロダン原子によって置換されても良い 低級アシル基、
- ・ハロダン原子によって置換されても良い低級シアノアルキル益、
- ・低級ヒドロキシアルキル菇、
- ・低級ホルミルオキシアルキル基、
- ・低級アルコキシアルキル基、
- ・低級アルキルチオアルキル基、
- ・低級アルキルスルフィニルアルキル基、
- ・低級アルキルスルホニルアルキル芸、
- ・低級ヒドロキシカルボニルアルキル基、
- ・低級アルコキシカルポニルアルキル基、
- ・低級ジアルコキシアルキル高、
- ・魔換基を有しても良いフェノキシアルキ
- ・シアノ基化よって置換されても良いシクロアルキル基、
- ・ハロダン原子によって置換されても良い 低級アルケニル基、
- ・ヒドロキシカルボニル基

- ・低級アルコキシカルポニル基、
- ・ブミノカルがニルブルキル塩、
- -N(R*) R* (式中、R* 及び B*は同一でも 異なっても良く、
 - ・水素原子、
 - ・ハロゲン原子によって慣換されても良 い低級アルキル基、
 - ・ハロダン原子によって慣換されても良 い低級アシル落、
- ・低极アルケニル基、
- ・低級アルキニル基、
- ・低級アルコキシカルポニル基、
- ・水素原子又はハロゲン原子によって置換されても良い低級アルキル基から選択される何一又は異なっても良い置換 を有するアミノカルポニル基、
- ・低級アルキルスルホニル基又は
- ・ 低級アルキルアミノスルホニル基を示す。)、
- · -CH=N-O-R® (式中、R®は

- ・低級アルキル基、
- ・ハロダン原子、低級アルコキシ基又は ハロダン原子によって置換されても良 いフェニル基を示す。)を示し、

R3 H

- ・水素原子、
- ・ハロゲン原子、
- ・シアノ基、
- ・低級アルキル基又は、
- ・低級アルコキシカルポニル塞を示し、 Yは同一Vは異なっても自らってがと呼

Xは同一又は異なっても良いハログン源子を示し、

しは0~4の整数を示す。)

で表される3-フェニルピラゾール類又はその塩類。

② RI が低級アルキル基を示し、

R¹ ⊅i

- ・水素原子、
- ・ハロゲン原子、
- ・シアノ基、

- ・水気原子、
- ・ハロゲン原子によって置換されても良い低級アルケニル基、
 - ・ハロゲン原子によって慢換されても良 いほ級アルキニル基、
 - ・ 置換器を有しても良いペンジル基を示す。)。
- · -N=C(R⁷) R⁶ (式中、R⁷及びB⁶ は同 ーでも異なっても良く、
 - ・水素原子、
 - ・ハロゲン原子、
 - ・ハロゲン原子によって屋換されても良 い低級アルキル基又は
 - ・水泵原子又は低級アルキル基から選択 される同一又は異なっても良い置換基 を有するアミノ基を示す。)又は
- · -CO-N(Hº) R¹º(式中、Rº及びRº) は 同一でも異なっても良く、
 - ・水素原子、
 - ・ヒドロキシ基。
 - ・ハログン原子によって置換されても良い低 級アルキル基、
 - ・低級シアノアルキル基、
 - ・低級アルコキシアルキル塞を示し、

R[®]がハロゲン原子を示し、

Xが同一又は異なっても良いハロゲン原子を示し、

んが2の整数を示す筋求項第1項配被の3-フェニルピラゾール類又はその塩類。

- (3) 下記の化合物から選択される請求項第2項 記載の3-フェニルピラゾール強又姓その塩 類。
 - 3-(24-ジタロロフェニル)-4.5 ジクロロ-1-メチル-1日-ビラゾール。
 - 2) 5 シアノ 4 クロロ 5 (2, 4 ジクロロフェニル) 1 メチル 1 H ピラゾール。
 - 5) 4-クロロー3-(2,4-ジクロロフェニル)-5-エチル-1-メチル-1出 ・ピラゾール。

- 4) 4-クロロ-5-(2,4-ジクロロフェニル)5-i-プロピル-1-メテル-1H-ビラゾール。
- 5) 5-1-プチル-4-クロロ-3-(2, 4-ジクロロフェニル)-1-メチル-1 H-ビラゾール。
- 6) 4-クロロ-3-(2,4-ジクロロフェニル)-5-ジクロロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール。
- 7) 4 クロロ 3 (2, 4 ジクロロフェニル) 5 (1 ジアノ ~ 1 メチルエチル) 1 メチル 1 H ピラゾール。
- 8) 4-クロロ-3-(2, 4-ジクロロフェニル)-1-メチル-5-メトキシメチル-1H-ビラゾール。
- (4) 一般式([')

- ・低級アルコキシカルポニルアルキル基、
- ・低級ジアルコキシアルキル基、
- ・置換器を有しても良いフェノギシアルキ ル基、
- ・シアノ法によって **鋭換されても良い**シク ロアルキル茲、
- ・ハロゲン原子によって置換されても良い 低級フルケニル基、
- ・ヒドロキシカルポニル基、
- ・低級アルコキシカルポニル基、
- ・アミノカルポニルアルキル茲、
- · -N(R*) R* (式中、 H* 及び A*は同一で も異なっても良く、
 - ・水業原子、
 - ・ヘロゲン原子によって置換されても良 い低級アルキル基、
 - ・ヘロゲン原子によって置換されても良 い低級アシル基、
- ・低級アルケニル基、
- ・低級アルキニル茲、

〔式中、

RJは低級アルキル基を示し、

R/ II

- ・水器原子、
- ・ハロゲン原子、
- ・シアノ基、
- ・ホルミル盎、
- ・ヘロダン菓子によって置換されても良い 低級アルキル基、
- ・ハロゲン原子によって置換されても良い 低級アシル器、
- ・ハロダン原子によって置換されても良い 低級シアノアルキル基、
- ・低級ヒドロキシアルキル基、
- ・低級ホルミルオキシアルキル苺、
- ・低級アルコキシアルキル基、
- ・低敵アルキルチオアルキル苺、
- ・低級アルキルスルフィニルアルキル茜、
- ・低級アルキルスルホニルアルキル基、
- ・低級ヒドロキシカルポニルアルキル基、

- ・低級アルコキシカルポニル基、
- ・水果原子又はヘロゲン原子によって置換されても良い低級アルキル基から選択される同一又は異なっても良い置換 毎を有するアミノカルポニル基、
- ・低級アルキルスルホニル姦又は
- 低級アルキルアミノスルホニル基を示す。)、
- · CH=N-O-R* (式中、比粒
 - ・水条原子、
 - ・ハログン原子によって置換されても良 い低級アルケニル基、
 - ・ハロダン原子によって置換されても良 い低級アルキニル基、
- ・ 置換器を有しても良いペンジル基を示 す。) 、
- · N=C(N1) R1 (式中、N2及びP1は同 一でも異なっても良く、
 - ・水業原子、
- ・ヘロゲン原子、

- ・ハログン原子によって世袭されても良 い低級アルキル基又は
- ・水素原子又は低級アルキル基から選択 される同一又は異なっても良い置換基 を有するアミノ基を示す。)又は
- CO-N(R[®]) R[®] (式中、 R[®]及び R[®] は 何ーでも異なっても良く、
 - ・水素原子、
 - ・ヒドロキシ基、
 - ・低級アルキル基、
 - ・ハロダン原子、 低級 アルコキシ 基义は ハロダン原子によって 恒換されても良 いフェニル 甚を示す。)を示し、

Riは

- ・水素原子、
- ・ハロゲン原子、
- ・シアノ基、
- ・低級アルキル蒸又は
- ・低級アルコキシカルボニル悪を示し、 Xは阿一又は異なっても良いハロゲン原子

ル類又はその塩類を有効成分として含有する ととを特徴とする除草剤。

- (8) 請求項第3項記載の3-フェニルビラソー ル類又はその塩類を有効成分として含有する ことを特徴とする除草剤。
- (9) 請求項第4項配載の5-フェニルピラゾー ル類又はその塩類を有効成分として含有する ことを特徴とする餘草剤。
- 10 請求項第5項記載の5-フェニルビラゾー ル類又はその塩類を有効成分として含有する ことを特徴とする除草剤。

を示し、

んは0~4の整数を示す。)

で表される 5 - フェニルピラゾール類又はそ の塩類。

(5) NIが低級アルキル基を示し、

H² が

- ・水業原子、
- ・ハロゲン原子、
- ・シアノ基、
- ・ハロゲン原子によって窓換されても良い低 級アルギル基、
- ・低級シアノアルキル基、
- ・低級アルコキシアルキル基を示し、

18がパロゲン原子を示し、

とが2の整数を示す特許請求の範囲第4項記、 載の5~フェニルピラゾール類又はその塩類。

- (6) 請求項第1項記載の3-フェニルピラゾール類又はその塩類を有効成分として含有する ことを特徴とする除草剤。
- ⑦ 請求項第2項記載の3-フェニルピラゾー

手統補正書(2)

平成8年2月5日



特許庁長官 盛

1.事件の表示

平成1年 特許額 第231856号

2. 発明の名券

3又は5ーフェニルピラゾール類又はその追 及び除草剤

3. 補正をする者

事件との関係 特許出順人 名 称 日本 農薬株式会社

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区神田駿河台1の6 お茶の水スクエアB館 氏 名 (6881) 粤 騒 夫

- 5. 補正命令の日付 「自 発」
- 6. 補王の対象

明細書の発明の詳細な説明の個

- 7. 補正の内容
- (1) 明細審第89頁第1表の化合物版52の個換基R*の機の「〇〜CB」」を「〇〜CB」と相正する。
- #### 8. 2. 8 11 44 47
- (2) 同第91頁第1表の化合物私86及び私87の置機基尺・の欄の「Ce」をそれぞれ「H」と辨正する。

以上

手続補正書

平成8年6月19日

手続補正費(2)

平成8年6月19日

B

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

A ...

以上

平成1年 特許縣 第231856号

2. 発明の名称

3 又は5 - フェニルピラゾール類又はその塩及び除草剤

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 日本農業株式会社

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区神田駿河台1の6 お茶の水スクエアB館

氏 名 (6861) 等 経 夫

5、補正命令の日付

平成8年4月17日 (発送日 平成8年5月21日)

6. 補正の対象

平成8年2月5日付提出の手続補正書の補正の内容の欄

7、補正の内容

(1) 平成8年2月5日付提出の手続補正書第2頁(9)の項の

「(9)同第91頁第1表の化合物瓶75」を

「(9)同第91頁第1表の化合物版85」と補正する。

特許庁長官 殿

1. 単件の表示

平成1年 特許顕 第231856号

2. 発明の名称

3又は5-フェニルピラゾール類又はその塩及び除草剤

3. 補正をする君

事件との関係 特許出願人

名 株 日本農薬株式会社

4. 代理人

住 所 東京都千代田区神田駿河台1の6 お茶の水スクエアB館

1

氏名 (6811) 萼 维夫

5. 補正命令の日付

平成8年4月17日 (発送日 平成8年5月21日)

6. 補正の対象

平成8年2月5日付提出の手続補正書(2)の補正の内容の欄

7. 補正の内容

(1) 平成8年2月5日付提出の手続補正書(2)第1頁の(1)の項の

「(1)明細書第89頁第1表の化合物風52」を

「(1)明細書第88頁第1表の化合物版52」と相正する。

以上